⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-223954

@Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成2年(1990)9月6日
G 03 F 7/085 C 08 F 299/02 C 08 G 59/18 G 03 F 7/004	MRV NLE	7124-2H 7445-4 J 8416-4 J		
G 03 F 7/004	512	7124-2H 雍杏請求	大語求 !	青求項の数 3 (全9頁)

◎発明の名称 感光性樹脂組成物

②特 頭 平1-44384

②出 頭 平1(1989)2月24日

⑫発 明 者 大 野 秀 樹 大阪府吹田市千里山星ケ丘9-203

②発 明 者 坂 ロ 芳 和 岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社胥柳工場

内

创出 顋 人 日本合成化学工業株式 大阪府大阪市北区野崎町 9番 6号

会社

⑪出 顋 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

砂代 理 人 弁理士 大石 征郎

明 紅 き

1発明の名称

感光性树脂組成物

2 特許請求の範囲

1 ・部分(メタ)アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A) 、エチレン性光垂合性モノマー(B) 、光底合開始間(C) および熱硬化剤(D) よりなる組成物において、前記熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いたことを特徴とする感光性樹脂組成物。

2.部分(メタ)・アクリル化エポキシ問版(A) 100重量部に対するエチレン性光重合性モノマー(B)、光重合明始剤(C) および熱硬化剤(D)の配合剤合が、それぞれ5~50重量部、2~20重量部、1~20重量部である請求項1記載の燃光性制版組成物。

3 . 無電解メッキレジスト用またはソルダーレジスト用である請求項1記載の感光性樹脂組成物。

3 発明の詳細な説明

産築上の利用分野

本発明は、ブリント配線基板製造に際して必要な無電解メッキレジスト用あるいはソルダーレジスト用に好資な感光性樹脂組成物に関するもので

従来の技術

近時プリント配線基板の製造法として、基板上に無電解メッキだけで回路を形成するフルアディティブ法、鋼張積層板をエッチングして回路を形成した後、スルーホール部を無電解メッキのみによりメッキするパートリーアディティブ法が普及している。

フルアディティブ法においては、高密度微細パターンを形成するために、レジスト (被状レジストの場合とドライフィルム型レジストの場合とがある)をフォトマスクを介して露光した後、現像により未露光部分を除去してパターンを形成し、この場合、高温かつ強アルカリ性のメッキ裕に長時間投張するという過略なメッキ条件を関するの

特間平2-223954(2)

で、レジストはこのようなメッキ条件に対する耐性を有することが要求される。またその際、メッキ浴を汚染してはならない。加えて、形成した レジストは永久レジストとして使用されるため、ハンダ耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性、耐湿性も併せ有することが要求される。

またパートリーアディティブ法においては、すでに回路が形成された基版の関胎層の上だけでなく、網璃体回路上への強固な密着性が必要とされ、スルーホール部分に網導体回路が接続されている場合やバイアホール部分の網導体回路上のように鋼上に改正されたレジストと鋼導体回路との界面が直接メッキ液にさらされる場合においても、メッキ液の摂み込みやレジストの別がれや膨れが生じてはならない。

そして窓状レジストの場合、露光前の予備乾燥 により溶剤を揮発させることが必要であるが、こ のとき熱低合が起きると、高密度機細パターンの 形成が狙客されたり現像性が悪くなったりするの で、中低温では熱安定性が良く、それを越える温 度ではすみやかに架桶反応が起こることが必要で ある。ドライフィルム型レジストの場合も、同様 の理由から貯蔵安定性がすぐれていなければなら ない。

また、回路の保護および基板に名種の部品をハンダ付けする誤のブリッジ防止のために、基板上にソルダーレジストによる保護限を形成することが行われるが、このソルダーレジストも、ハンダ耐熱性、密治性、電気的特性、耐湿性等の特性を有すること必要である。

すなわち、特開昭 6 2 - 2 2 6 1 4 5 号公報に

成分①: クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の1ェポキシ当量に対して 0.3~0.8 当量の (メタ) アクリル飲が付加された部分 (メタ) アクリ

ル化エポキシ財脂、

成分②:1個以上のインシアヌル原および3個以上のインシアネート基を含有するジインシアネート基を含有するジインシアネートの三量体と、2個以上の(メタ)アクリロイル基および1個以上の水酸基を含有する化合物との反応生成物、

成分③:光增感剂,

成分@: 熱硬化剤、

よりなるソルダーレジストが示されている。(メ
タ)アクリロイル基を有する化合物(アクリレート、ポリアクリレート、ポリメ
タクリレート等)の併用も可能である。なお、
熱硬化剤の具体例としては、アミン化合物、アミン誘導体、イミダゾール誘導体があげられており、実施例ではジシアンジアミドを使用している。

特 開 昭 6 2 - 7 7 7 3 号 公 報 および 特 開 昭 6 2 - 7 7 7 3 号 公 報 および 特 開 昭 6 2 - 7 7 7 4 号 公 報 に は 、 フェノールノ ボラック 型 エポキ シ 樹 脂 と 不 超 和 一 塩 蔟 酢 と を 反 応 さ せ て 将 られる エポキ シ ピニルエステル 樹 脂 、 ク レ ゾール

発明が解決しようとする課題

上述のように、フルアディティブ法またはパーリーアディティブ法における無理解メッキグレスト用の感光性制能組成物、あるいはソルダーレジスト用の感光性制能組成物としては、過酷ないより、手条件に対してもすぐれた耐メッキ性を初すると共に、メッキ浴を汚染しないこと、落板の財配器上のみならず銅面に対しても高度の街着性を対すること、現像性が良好であること(液状レジ

特閒平2-223954(3)

ストの場合は露光前の予備乾燥によっても熱塩合を生じず、ドライフィルム型レジストの場合は貯蔵中に硬化反応を生じないこと)、ハンダ耐熱性が良好であること、そのほか耐寒品性、耐溶剤性、耐湿性等レジストに要求される性質を具備することが必要であるが、このような要求を全て恐たす感光性樹脂組成物は宋だ開発途上にある。

この点、上述の特開的62-226145号公 根のソルダーレジストは、耐メッキ性がすぐれている上、鋼面に対する密着性もすぐれているので性目され、また特開的62-7773号公報、特開的62-7774号公報のソルダーレジストの時間のあるが、メッキ裕の興味があるが、メッキ裕の場合があるが、スクでは、「日本ののは、「日本のでは、「

本発明者らは、このような問題点が熱硬化剤の 不適合、たとえば、アミン類とメッキ液との間の 動体の形成、予備乾燥時の熱架構反応の進行など に起因するのではないかと考え、熱硬化剤につき **鋭意研究を重ねた結果、本発明を見出すに至っ**

護題を解決するための手段

本発明の感光性樹脂組成物は、部分(メタ) アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A)、エチレン性光重合性モノマー(B)、光重合開始剤(C) および熱硬化剤(D) よりなる組成物において、前記熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いたことを特徴とするものであ

以下本発明を詳細に説明する。

(A) 成分

部分(メタ)アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A) は、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂にアクリル酸または/およびメタクリル酸を反応させることにより得られる。クレゾールノボラック型エポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂は、ハンダ耐熱性が劣るので本発明の目的には適当でない。

(メタ) アクリル酸は、クレゾールノポラック

型エポキシ樹脂の1エポキシ当量に対して 0.3~0.8 当量付加させることが好ましい。 (メタ) アクリル酸の付加量の過少は光硬化性の不足を招き、一方その過多は熱硬化性の低下、耐熱性の不足を招く。

クレゾールノボラック型エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸との反応は、無触媒であるいは3級アミン系化合物やホスフィン系化合物などのエステル化触媒の存在下、適当な溶剤中で行われる。反応温度は、通常40~140℃程度に設定する。

(B) 成分

エチレン性光重合性モノマー(B) としては、エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジェチレングリコールジ (メタ) アクリレート、テトラエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ブチレングリコールジ (メタ) アクリレート、オチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリ

レート、1,6-ヘキサングリコールジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メ タラ アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) フクリレート、ペンタエリスリトール テトラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリ トールペンタ(メタ) アクリレート、ジペンタエ リスリトールヘキサ(メタ) アクリレート、2. 2 - ピス [4 - (メタ) アクリロキシ(ジエト キジ) フェニル] プロパン、2,2-ピス〔4-(メタ) アクリロキシ (ポリエトキシ) フェニ ル] プロパン、トリス(メタ)アクリロキシエチ ル) イソシアヌレート、ウレタンアクリル、エポ キシアクリルなどの多官能のモノマーがあげら れ、 2 - ヒドロキシエチル (メタ) アクリレー ト、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレー ト、 2 - ヒドロキシブチル (メタ) アクリレー . ト、フェノキシエチレングリコール(メタ)フク リレート、 2 - フェノキシー 2 - ヒドロキシブロ ピル (メタ) アクリレート、2 - (メタ) アクリ ロイルオキシー2 - ヒドロキシプロピルフタレー

特開平2-223954(4)

ト、 3 - クロロー 2 - ヒドロキシプロピル (ノ タ) アクリレート、エチレングリコールモノメチ ルエーテル (メタ) アクリレート、エチレングリ コールモノエチルエーテル (メタ) アクリレー ト、ジエチレングリコールモノメチルエーテル (メタ) アクリレート、ジェチレングリコールモ ノエチルエーテル (メタ) アクリレート、ジエチ レングリコールモノーn-モノプロピルエーテル (メタ) アクリレート、トリエチレングリコール モノエチルエーテル(メタ) アクリレート、ポリ エチレングリコールモノ (メタ) アクリレート、 グリセリンモノ (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリロキシフタレート、エチレングリ コール (メタ) アクリレートヒドロキシフタレー ト、エチレングリコール(メタ)アクリレートサ クシネート、フェノキシエチレングリコール (メ タ) アクリレート、N-メチロール(メク) ケク リルアミド、ダイアセトン(メタ)アクリルアミ ド、ジメチル(メタ)アクリルアミド:(メタ) アクリルアミド、ジメチルアミノエチル (メタ)

アクリレート、ジェチルアミノェチル(メタ)アクリレート などの単官 徒のモノマーも併用できる。上に例示のモノマー中にはブレポリマーと言えるものもあるが、本発明においてはエチレン性 光重合性モノマー(B) の範ちゅうに合まれるものとする。

エチレン性光重合性モノマー(B) の配合割合は、部分(メタ) アクリル酸化エポキシ樹脂(A) 100 重量部に対し5~50重量部、好ましくは10~25重量部が適当であり、エチレン性光重合性モノマー(B) の過少は光重合性の不足を招き、その過多は耐熱性や密着性の低下を招く。

(C) 成分

光重合開始剂(C) としては、たとえば、ベンゾイン、ベンゾインメチルェーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインローデル、ベンゾインローブチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾインフェニルビスルフィド、ジベンジル、ジアセチル、アントラキノン、2-メチルア

ントラキノン、2-エチルアントラキノン、2-1 - プチルアントラキノン、ナフトキノン、9. 10-フェナントレンキノン、ベンゾフェノン、 4 - ブロモベンゾフェノン、 2 , 2 ' , 4 , 4 ' - テトラクロロベンゾフェノン、2-クロロー 4 ' - メチルベンゾフェノン、3 - メチルベンゾ フェノン、4-t-ブチルベンゾフェノン、ピバ ロインエチルエーテル、ベンゾイルパーオキサイ ド、ベンジルケタール、ベンジルジメチルケター . ル、パラーもープチルジクロロアセトフェノン、 2 - クロロチオキサントン、2 - メチルチオキサ ントン、2、4-ジェチルチオキサントン、アセ トフェノン、1、1~ジクロロアセトフェノン、 パラーミーブチルジクロロアセトフェノン、 2 , 2 - ジエトキシアセトフェノン、2,2 - ジメト キシー2-フェニルアセトフェノン、2,2-ジ クロロー4-フェノキシアセトフェノン、ミヒラ ーズケトン、フェニルグリオキシレート、αーヒ ドロキシイソプチルフェノン、ベンゾフェノンア ミン系、1~(4-イソプロピルフェニル)-2

- ヒドロキシー 2 - メチル - 1 - プロバノン、 2 - メチルー [4 - (メチルチオ)フェニル] -2 - モルフォリノー 1 - プロバノンなどが例示される。これらは、単独でまたは併用して使用される。

光重合開始剤(C) の配合割合は、部分(メタ)アクリル化エポキシ樹脂(A) 100重量部に対し1~20重量部、好ましくは2~15重量部が適当であり、光重合開始剤(C) が余りに少ないと光硬化性が不足し、一方その量が余りに多いとメッキ浴汚染性が大きくなったり、耐熱性が低下したりする。

(D) 成分

本免明においては、熱硬化剂(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いる。

カルボン酸ヒドラジドの例としては、フジピン 酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、ドデ カン二酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジ ド、1、3-ピス(ヒドラジノカルボエチル)-. 5-イソプロピルヒダントイン、7、11-オク

特閒平2-223954 (5)

タデカンー1、18ージカルポヒドラジド、エイコサン二酸ジヒドラジドなどがあげられ、特にアジビン酸ジヒドラジドおよびイソフタル酸ジヒドラジドが重要である。

カルボン酸ヒドラジドは通常固形で入手され、使用にあたってはできるだけ粒度を小さくした方が熱硬化性および解像性の点で有利である。そこで好ましくは平均粒径を10μm以下にして使用するのがよい。

熱硬化剤(D) としてのカルボン酸ヒドラジドの配合割合は、部分(メタ)アクリル化エポキシ樹脂(A) 100 飯屋部に対し2~20 飯屋部、好せしくは3~10 飯屋部が適当であり、カルボン酸ヒドラジドの量が余りに少ないと熱硬化性が不足し、一方その量が余りに多いと電気特性や解像性が低下する。

その他の成分

上記(A)、(B)、(C) および(D) の各成分と共に、必要に応じ種釈剤、エポキシ樹脂、充塡剤、 着色剤、可塑剤、レベリング剤、粘度調整剤、安

脂の添加量は、部分(メタ)アクリル化エポキシ 樹脂(A) 100重量部に対し50重量部以下とす るのが通常であり、エポキシ樹脂の添加量が過多 になると光硬化性が低下するようになる。好まし い範囲は40重量部以下である。

用涂

本発明の感光性樹脂組成物は、ブリント配級基板製造に換してのフルフディティブ法またはパートリーアディティブ法における無世解メッキレジスト用、あるいはソルダーレジスト用として特に有用であるが、海体回路と絶録材料とを順次ほみ上げるピルドアップ法の歴間絶録材料用。エッチングレジスト用、金属の精密加工用、印刷インク用をはじめ種々の用途に用いることもできる。

作用

上記の感光性制脂組成物が液状レジストである場合は、該制脂は銅張及潜板や回路を形成した 蒸板に整布され、予輸乾燥により溶剤を揮散させた後、露光工程、現像工程、加熱硬化工程に供される。

定剤、 稍泡剤、 カップリング剤、 熱重合禁止剤などの公知の 添加剤を配合することもできる。 カルボン酸 ヒドラジド以外の熱硬化剤(アミン類 やチオール類等)を本発明の通旨を損なわない範囲で併用することもできる。

これらの添加剤のうち種 釈剤としては、セロソ ルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート、カルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールで セテート、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸エチル、酢酸ブチル、メタノール、イソフロパノール、トルエン、キシレン、石油エーテル、石油ナフサなどの有機 溶剤が用いられる。

エポキシ樹脂としては、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールS型エポキシ樹脂、クレゾーレノボラック型エポキシ樹脂、クレゾーレノボラック型エポキシ樹脂、Nーグリーテル型またはエステル型エポキシ樹脂、Nーグリーシジル型エポキシ樹脂、脂質式エポキシ樹脂などがあげられ、その硬化剤を併用する。エポキシ樹

予備乾燥温度は通常60~100℃程度、高くとも120℃程度までの中低温に設定され、予備 乾燥時には熱架機が生じないようにする。

予備乾燥後は、フォトマスクを介して第光に供する。 露光は通常紫外線照射により行い、 その扱の光源としては、 高圧水銀灯、 超高圧水銀灯カーボンアーク灯、 キセノン灯、 メタルハライドランブ、 ケミカルランブ、 ブラックライト などが用いられる。 露光量は、 50~2000aJ/ca²程度、特に100~1500aJ/ca²程度とすることが多

第光後の現像は、通常、1、1、1-トリクロロエタン、パークロロエチレン、メチレンクロライドなどの溶剤を用いて行う。

現像後は、120~180℃程度に加熱して熱 架構反応を進行させ、硬化の完全を図る。加熱硬 化に先立ち必要に応じて後露光を行うこともでき

加熱硬化後は、常法に従い、無電解メッキ工程 やハンダ付け工程に供する。

特閒平2-223954 (6)

上記の感光性樹脂組成物がドライフィルム型レ ジストである場合は、鉄ドライフィルムから保護 フィルムを剝離除去しながら銅蛋積層板や回路を 形成した基板に貼着し、引き続きמ光、現像、加 熱硬化を行えばよい。

熱硬化剤(D) としてのカルボン敵ヒドラジドは 一種の潜在的硬化剤であって、予慎乾燥時には硬 化作用を示さないが、現像後の加熱硬化工程にお いてはすぐれた硬化作用を発揮する。そして上記 (A), (B), (C) および(D) よりなる系において熱 硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いた ときは、メッキ浴の汚染が効果的に抑制され、ま た銅面や茶板に対する密着性が現保される。

実 族 例

次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。 以下「部」、「%」とあるのは、特に断りのない 限り重量基準で表わしたものである。

(部分アクリル化クレゾールノボラック型エポキ シ樹脂(A)の合成) 合成 纸 1

ゾールノボラック型エポキシ樹脂の周形分25% の樹脂液を得た。

合成例3

アクリル酸に代えてメタクリル酸203部を 用い、エチルセロソルプアセテートの添加量を 401部としたほかは合成例1を繰り返し、クレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂の1エポキシ当 最に対して 0.5当量のメタクリル酸が付加した部 分メタクリル化クレゾールノボラック型エポキシ 掛胎の固形分75%の樹脂液を得た。

(感光性樹脂組成物の調製)

· 実施例1

合成例1で得た樹脂液 80.0 部 軟化点80℃のクレゾールノボラック型エポキ シ掛胎 ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート 12.0 部 イルガキュアー 907 (日本チバガイギー株式 会社製の光重合開始初) 6.0 28 ジェチルチオキサントン 1.0 無

クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(大日本 インキ化学工業株式会社製の「エピクロンNー 673」) 1000部およびトルエン100部を 120℃で混合して均一溶液とした後、p-メト キシフェノール1部、塩化コリン10部およびア クリル酸170部を加え、80℃で7時間反応さ せた。反応液を水洗技、トルエンおよび残留水を 除去し、エチルセロソルプアセテート390部を 加えた。

これにより、クレゾールノポラック型エポキシ 樹脂の1 エポキシ当最に対して 0.5当量のアクリ ル飲が付加した部分アクリル化クレゾールノポ ラック型エポキシ樹脂の固形分75%の樹脂液が 得られた。

合成例 2

アクリル顔の添加量を238部とし、エチルセ ロソルプアセテートの添加量を413部としたほ かは合成例1を繰り返し、クレゾールノポラック 型エポキシ樹脂の1エポキシ当量に対して 0.7当 量のアクリル酸が付加した部分アクリル化クレ

平均粒径10μm 以下のアジピン酸ジェドラジ

热压合热止剂

フタロシアニングリーン 0.15部

アクリル系レベリング剤

上記処方にて3本ロールを用いて混錬を行い。 感光性樹脂組成物を調製した。

实版例 2

合成例1で得た樹脂液 80.0 28 軟化点80℃のクレゾールノポラック型エポキ

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート

6.0 部

0.0543

トリメチロールプロパントリアクリレート

イルガキュアー 907 (日本チパガイギー核式

会社製の光重合開始剤) ミヒラーズケトン

1.0 部 平均粒径10μ = 以下のイソフタル酸ジヒドラ

6.0 #

特別平2-223954(7)

熟蛋合萘止剂	0.05部
フタロシアニングリーン	0.15部
アクリル系レベリング削	0.5 部

上記処方にて3 太ロールを用いて混錬を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

実施例3

1	A	成	Ħ	2	T	14	t	树	脂	秛							10	7.	0	部
	ij	ベ	ッ	9	=	ŋ	z	ŋ	۲	_	ル	^	+	サ	7	1	IJ	V.	-	ł
																	ı	2.	0	部
	1	N	ガ	+	2	7	-	9	07	(В	本	Ŧ	Х	ガ	1	#	_	栨	式
숲	壮	製	Ø	光	Œ	đ	闁	始	訶)								6.	0	部
	ij	I	Ŧ	n	Ŧ	オ	+	サ	ン	ŀ	ン							1.	0	部
	Ŧ	均	粒	径	10	μ		以	F	Ø	t	۶,	シ	ッ	餕	ジ	۲	۴	5	ij
۴																		5.	0	部
	熱	K	÷	萩	止	剤												0.	0 5	部
	7	9	0	シ	7	=	ン	I	ŋ	-	v							0.	15	部
I	7	1	ŋ	ル	系	V	ベ	ij	ン	1	剤							0.	5	部

上記処方にて3 本ロールを用いて混練を行い、 感光性樹脂組成物を調製した。

实施例 4

١	会	社	製	Ø	光	Œ	đ	朋	始	剤)								6.	0	韶
l		ジ	ᆂ	Ŧ	ル	Ŧ	ォ	+	#	ン	۲	ン							1.	0	솲
١		7	均	粒	径	10	μ	•	빘	ፑ	ŋ	1		3	-	۲	ス	(۲	۴	5
۱	ij	,	カ	ル	캬	<u>.</u>	Ŧ	ル)	-	5	-	1	y	ナ	0	۲	N	٤	¥	ν
l	۱	1	ン																9.	0	韶
l		熱	Œ	A	燕	止	剤												0.	0 5	韶
l		フ	9	•	シ	7	=	ン	ŋ	ŋ	-	ン							٥.	1 5	部
l		7	7	ŋ	N	系	レ	ベ	ŋ	ン	1	削							0.	5	部

上記処方にて3 本ロールを用いて混練を行い、 感光性財胎組成物を調製した。

比較到1

アジピン敵ジヒドラジドの添加を省略し、代 りに四国化成工集株式会社製のイミダゾール系の 熱硬化剂 C n Z を 4.0部用いたほかは実施例 1 を 繰り返し、座光性樹脂組成物を調製した。

比較好2

イソフタル酸ジヒドラジドの添加を省略し、代 りに四国化成工業株式会社製のイミダゾール系の 熱硬化剂 2 M Z・C N S を 8.0部用いたほかは 実施例 2 を綴り返し、感光性樹脂組成物を調製し 会成例 3 で将た樹脂液 80.0 部 秋化点 80 でのクレゾールノボラック型エポキ シ閉脂 20.0 部 ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート 12.0 部 イルガキュアー 807 (日本チバガイギー株式 会社製の光重合開始剤) 6.0 部

ジェチルチオキサントン 1.0 部 平均粒径10μ ■ 以下のドデカン酸ジヒドラジド 7.0 部 熱蛋合禁止剤 0.05部 フタロシアニングリーン 0.15部 アクリル系レベリング剤 0.5 部

上紀処方にて3本ロールを用いて器錬を行い、

感光性樹脂組成物を調製した。

実施例 5

合成例 2 で得た樹脂液 107.0 部 ジベンダエリスリトールヘキサアクリレート 12.0 部

イルガキュアー 807(日本チバガイギー株式

た・

比較例3

アジピン酸ジヒドラジドの添加を省略し、代リに熱硬化剤としてジシアンジアミド 5.0部と2ーメチルイミダゾール 0.3部との語合物を用いたほかは実施例3を繰り返し、感光性樹脂組成物を調製した。

(塗工、舞光、現像、加熱硬化)

実施例 1 ~ 3 および比較例 1 ~ 3 の感光性 樹脂組成物を、研磨処理した鋼張ガラスエポキシ茲板およびニトリルゴム系接着剤を塗布したガラスエポキシ茲板の各々にパーコーターを用いて 3 5 μ = 厚さに塗布した。

これを80℃で30分予饷乾燥し、形成したレジストに直接フォトマスクを按触させ、3KW超高 圧水銀灯を使用して照射量1000mJ/cm²の条件 で第光を行った。

特別平2-223954(8)

t .

現像終了後、150℃で1時間加熱硬化を行い、レジスト限を形成させた。

(無電解鋼メッキ試験)

レジスト限を形成させた鋼弧ガラスエポキシ基板を、磁酸鋼、エチレンジアミンテトラ酢酸ナトリウム、ホルマリン、ポリエチレングリコール、2、2 * ージピリジル、水酸化ナトリウムを含む市販の無電解鋼メッキ液に投硫し、裕温72℃、pH12.4、投資時間15時間のメッキ条件で無電解鋼メッキを行った。析出鋼皮膜の厚さは約35μ= であった。

(評価方法)

現 牚 性

現像面を目視およびSEM蝦與した。

レジスト膜の表面硬度

鉛築硬度 (JIS K 5400) を測定した。

レジスト膜のハンダ射熱性

280℃のハンダ裕に30秒間フロー後の外観を目視観察し、次の3段階で評価した。

〇:良行、△:光沢不良、×:フクレ・変色

レジスト腺の餌面密着性

● 鋼面上および接着剤層面上の両方につき、 1 mm 中ゴバン目カット後のセロハン粘着テープ射離試験を実施した。

レジスト膜の外段

無電解メッキ後のものにつき目視视察した。

異常メッキ析出性

レジスト膜への銅メッキ折出の有無、回路部へのメッキ個所の有無などを目視観察した。

頻皮膜の性能

析出した餌皮股 (限厚約 3 0 д в)を巾 1 0 в в × 長さ 8 0 в в に切断し、 2 в в / в і в の引張速度で引張 試験を行い、引張強度および伸びを別定した。 (評価結果)

結果を第1表に示す。

第1表から明らかなように、熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを用いた実施例 1 ~ 3 にあっては、透膜性能および無電解メッキ特性が抵めてすぐれていることがわかる。

第 1 表

	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5	比較例1	比較例 2	比較例3
现像性	良好	良好	良好	良好	良好	不良	良好	良好
塗膜性能					İ			
鉛筆硬度	зн	3 H	3H	3 H	311	3H	314	3H
ハンダ耐熱性	0	0	0	0	0	×	0	0
対銅面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	50/100	100/100	100/100
無電解メッキ特性								
レジスト外観の変質	良好	良好	良好	良好	良好	~	良好.	良好
対斜面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	_	20/100	80/100
对树脂层面密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	-	100/100	100/100
異常メッキ析出性	なし	なし	なし	なし	なし	-	なし	あり
鉺皮股性能								
引張強度(kgf/mm)	46	43	45	40	45	-	41	-
伸び (%)	8.5	8.0	8.8	8.7	8.0		3.5	-

特別平2-223954 (9)

発明の効果

部分(メタ)アクリル化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(A)、エチレン性光重合性モノマー(B)、光重合開始剤(C) および熱硬化剤(D)よりなる系において熱硬化剤(D) としてカルボン酸ヒドラジドを本発明の感光性樹脂組成物にあっては、次のような顕著な効果が奏される。

磁状レジストの場合、露光前の予備乾燥時の熱架構反応は生じず、一方現像後の加熱硬化反応はすみやかに進行するので、現像性がすぐれておりかつ高密度数細パターンの形成が可能となる。ドライフィルム型レジストの場合も貯蔵安定性が良好である。

そして、形成したレジストを高温かつ強アルカリ性のメッキ裕に長時間投積するという過略な無 電解メッキを行っても、すぐれた耐メッキ性が 得られる上、メッキ裕の汚染も効果的に抑制され

また形成したレジストは、銅面および基板に対する密着性がすぐれており、ハンダ耐熱性、耐

手統補正費(自発)

平成2年 3月30日

特許庁長官 吉田文紋 段

1. 事件の表示

平成1年特許顯第44384号

2. 発明の名称

感光性樹脂組成物

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 大阪市北区野崎町 9 番 6 号

名 称 (410) 日本合成化学工浆株式会社

代表者 大 橋 雅 一 (ほか1名)

4. 代理人 〒 533

住 所 大阪市東淀川区東中島1丁目19番11号 大雄ビル (電話05-323-0038.番)

氏名 (8788) 弁理士 大石 征 郎

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の相

- 6. 補正の内容
- (1) 太原明細書31頁3行の「よて」を「よって」と訂正す

る.



빘 노

寒品性、耐溶剤性、耐湿性等の性質も良好であ 2

よて本発明の感光性樹脂組成物は、ブリント配線基板製造に関してのフルフディティブ法またはパートリーフディティブ法における無電解メッキレジスト用、あるいはソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物として最適である。

等許出願人 日本合成化学工業株式会社 等許出願人 イ ビ デ ン 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 大 石 征 即 際語